This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, Please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 137206

@Int,CI.4

磁別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)6月9日

G 02 B 26/10 H 04 N 1/04 $\begin{smallmatrix}1&0&2\\1&0&4\end{smallmatrix}$

7348-2H A-8220-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称

レーザ光学系

纽特 頭 昭61-284478

金出 頤昭61(1986)11月29日

 登 神奈川県足柄上郡開成町宮台?98番地 富士写真フィルム

株式会社内

の出 顔 人 富士写真フィルム株式

会社

6代 理 人 弁理士 千葉 剛宏

神奈川県南足柄市中沼210番地

y (a g

1. 発明の名称

レーザ光学系

2. 侍許請求の範囲

(I) レーザ光源と、光偏向器およびレンズ等を 合むレーザ光学系において、少なくとも、前記 光偏向器を構成してレーザビームを反射するた めの鍵面を加温する加熱機構を設け、前記加熱 機構の付勢作用下に光偏向器の鏡面上に結構の 発生を回避するよう構成することを特徴とする レーザ光学系。

四 特許請求の範囲第1項記載のレーザ光学系において、加熱機構はヒータを含み、前記ヒータは常時付勢され、あるいは温度検出手段をとくは湿度検出手段の少なくともいずれか一方の検出信号によう加熱関係されてなるレーザ光学系。

⑤ 特許請求の総屈第1項または第2項記載の

レーザ光学系において、ヒークは光偏向器を収 納するケーシングと連通する膨出部の内部に配 設されてなるレーザ光学系。

心 特許請求の範囲第2項または第3項記載の レーザ光学系において、レーデ光源、先願向器 およびレンズ等は光学壁体の内部に配設され、 温度検出手段は創記光学建体の外部に配設され てなるレーザ光学系。

3. 発明の詳細な説明

本発明はレーザ光学系に関し、一層神経には、 レーザ光源および前記レーザ光源から急せられるレーザピームの光路上に設けられた光学部材、 特に、回転多面鏡を構成するシーザピーム反射 表面に結節が生じることを阻止し、これによってレーザピームを用いてフィルム等に函説記録をする際、画像日体に確皮むら等を生じさせることのないように構成したレーザ光学系に関するものである。

健来から、レーザビームを光原向器により傷

特開昭63-137206 (2)

向して走査するレーザビーム走査装置が、例えば、各種画像走査記録装置、簡像走査請取装置等において広く採用されている。このようなレーザビーム走査装置においては、光学系を収装する世体内にレーザ発振器、または半遅体レーザ等の光謀、ガルバノメータミラー、 あるいは回転多面跳等の光偏向器、レンズ、ミラー等の光学部品を組み込むのが一般的である。

ところで、レーザビームの虚変動作中、若りな事が中中、右のなってこの確の光学節品に光学節品に光学節品に光学節品に光学節品に光学節の光性である。従っては一上がた品にヤケが生ずる。従って決定を対して大部位を透過乃至反射でした。中でとったがある時代である。というとする時代である。というとなる。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。関係ならの性がある。対しては、前の性の性の性がある。

競体間の反射率のばらつきを0.2%以下に抑える必要がある。すなわち、鏡体に結為が発生し、ヤケが生じた結果、複数の鏡体によるレーザビームの反射率が0.2%以上ばらつくと、東母された面像に湿度むらが発生するからである。特に、光ビーム定金装置を輸送し、あるいは経費であために屋外より屋内に設定の大気の機関といる。大気の概度が変に起因して結構の生じる可能性が著した。この繋が乾燥してからも部品表面に結婚が生じると、この繋が乾燥してからも部品表面に結婚が生むるが残り、耐速と同様の光学性能の低下を影響を必要にある。

本発明は前記の不都合を克服するためになされたものであって、各種光学部品を含む光学系を個体の内部に配置すると共に、特に、激度むらを発生し易い回転多面鏡に結びを防止するための手段を設けることにより、当該光学系を輸送し、保管し、設置時および設置後の動作時および兼動作時における光学系内部のレーザビー

ムの光路上に型設された光淵向器に結構を生ず ることを回避し、これによって結構な画像記録 を行うことを可能とするレーザ光学系を提供す ることを目的とする。

前記の目的を連成するために、本発明はレーザ光潔と、光偏向器およびレンズ等を含むレーザ光学系において、少なくとも、前配光偏向器を構成してレーザビームを反射するための範面を加減する加熱機構を設け、概配加熱機構の付勢作用下に光偏向器の鏡面上に結構の発生を回避するよう構成することを特徴とする。

次に、本発明に係るレーザ光学系について好 通な実施態様を挙げ、添付の図面を参照しなか ら以下詳細に説明する。

第1 図において、参照符号10はレーザ光学系を示し、このレーザ光学系10は脳出部が形成された略直方体状の光学位体12を含む。実際、前記光学位体12はケーシング14とこのケーシング14の一側面から外方へと膨出するケーシング16、およびケーシング14、16の閉口部を一体的に関

窓するカバー部材18とからなる。ケーシング14 の底部には走登されるレーザ光が外部に専出されるためのスリット状の顔口部20が設けられている。第1図より容易に該解されるように、ケーシング14とケーシング16とは連週状態にある。

次に、ケーシング16の内部に半導体レーザ24 が配設される。敬記半導体レーザ24のレーザピーム射出口はケーシング14に改著されたコリメータレンズ26に腐む。前記コリメータレンズ26 の光軸上には回転駆動源28に連結された光偏向器、すなわち、回転多面鎖30が配設される。この場合、回転多面鎖30はアルミニウム監の円筒形のケーシング32に格納されている。ケーシング32の側面部には半導体レーザ24から発せられるレーザピームを回転多面鏡30に人材および選出するための関口器34が設けられている。

ここで、前記回転多面線30を開設するケーシング32の簡節部には当該ケーシング32の内部と 連過する室を画板した膨出部33を形成し、前記 認出部33にケーシング32内部を加熱するための

特開昭63-137206(3)

ヒータ36が取者される。この場合、ヒータ36は その組織を関わず、また、場合によっては形出 総33に代替してケーシング32の側面部を周囲す るラベーヒータを譲者しても良い。なお、前記 ヒータ36を付勢制御するための温度検出手段38 を光学管体12内部のケーシング32近傍に配設する。

一方、前記回転多窓鏡30を中心にして半導体レーザ24に対し直角方向に 18レンズ40が配設される。さらに、18レンズ40と略並行に、しかも垂直方向に対して45°傾斜してミラー42が設けられる。南記ミラー42はケーシング14の勝口部20に臨む。なお、前部構成において、回転多図鏡30との間には光変調器およびシリンドリカルレンズが配置され、また、18レンズ40とミラー42との間に関策のシリンドリカルレンズが配置に対策のシリンドリカルレンズを配設すれば、回転多面線30の回倒れ補正が可能となり好遇である。

次に、ヒータ36およびこのヒータ38を付鈴す

26によって平行光泉となり、国転駆動跡23の作用ではよって平行光泉となり、国転駆動跡23の作りにより、国転車を1000に入射する。次のでは、1800に入りによりでのはなりには、1800に入が平面ののには、1800に入りにより、1000によりには、1000には、100

以上のような作用を行うレーザ光学系10において、本発明に係る結婚防止機構は回転多面線 3Gに対しで次なる作用を与える。すなわち、このようなレーザ光学系を含むレーザ走空装置を 歴外から強人し、屋内で解釈しようとする場合、 レーザ光学系の温度が屋内の大気温度よりも低いと結びを発生する可能性がある。この場合、 るための結婚特定回路44について以下に領略的 に説明する。

第2図に示すように、海度検出手段38および 光学医体12の外部の所定位置に配設された過度 検出手段46の出力例は柏野和定国路44の出力例は に接続されている。箱器判定国路44の出力例は 電源装置48をオンーオフさせるスイッチング回 場50と接続されている。前記電源装置48 はヒータ36と接続されている。前記電源装置48 はヒータ36と接続されている。前記電源装置48 には重接レーザ光学系10の輸送の源のような無 では悪接レーザ光学系10の輸送の源のような無 では要時において結構制定国路44およびヒータ 36に所定の電流を供給する臨床しない補助バッナリーが内装されている。

本強明に係るレーザ光学系は基本的には以上 のように構成されるものであり、次にその作用 並びに効果について説明する。

先ず、レーザ光学系10の一般的な作用は以下 の通うである。すなわち、半導体レーザ24から 進出されるレーザビームしはコリメータレンズ

レーザ光学系の外側が結蹊しても光学性能に影 趣しないが、レーザ光学系の内部にあって、光 学部品、特に、回転多面鏡38に精器すると光学 性能が著しく低下し、収束ビーム影状の乱れ、 歯像むら鉢を発生する原因となる。さらに、レ ーザ光学系を設置する際に、光学健体12、ある いはこの光学医外12の内部に配置される半導体 レーザ24、コリメータレンズ26、四転多面鏡30、 f B レンズ40等に結びが生じてしまうと、その 设当故露が乾燥したとしてもヤケ等の結婚跡が 残り、次なる動作時において、この結婚跡に起 因して放送と因じ光学上の性能低下を引き起こ す。この場合、箇転多面鎖30を構成する複数の 始は間の理動車のぼらつきを0.2%以下に抑え る必要があるため、特に、回転多頭鏡30の結論 発生を団遊することが要譲される。

そこで、本発明においては、回転多面競30が 格納されるケーシング32に取着されたヒータ36 が登録レーザ光学系10の設置制むるいは設置设 にあっても、ケーシング32の内部を加温し、こ

特閉昭63-137206 (4)

の結果、回転多面旋30を常時一定の温度となる よう保温している。すなわち、温度検出手段38 および湿度検出学段48から夫々結び判定回路44 へ温度検出信号、温度検出信号が送給される。 従って、緯霧繋定回路44は光学質体12内部の温 度、光学盛体12外部の湿度に対応し、スイッチ ング電路50のオン・オフ動作を行い、ヒータ36 への電波供給を調御する。例えば、光学盛体12 内部が所定の温度以下である時、または光学図 体12外部が弱度の温度以上の場合、その相関関 様に応じて結婚判定國路44によりヒータ36が付 効され、ケーシング32内部が加熱され、その結 果、南転多面鏡30が加温されることになる。一 粒に磁度が上昇する場合は先ず、光学医体12条 部が上昇し、次いで、光学鏡体12内部の温度が 上昇する。このため、温度検出手段46は光学歴 体12外部に配数されており、すなわち、先学歴 体12内部の温度上昇を、予め、適格に検出する ことになり、速やかに倒転多間鎖30を加温する に至る。結局、回転多面鎖30を構成する鎖菌に 対し、結構状態に至ることが効果的に態止される。使って、結構がない園転多面鏡30を含むレーデ先学系IOは所期のレーザピームしを遊査して所望の画像記録、あるいは画像複数がなされるという効果が得られる。

以上のように、本発明によれば、極めて簡単な構成でありながら、レーザ走整強度を構成する回転多面鏡に結構が生ずるのを効果的に阻止している。従って、半導体レーザから適比を存って、次常時、反射効率が外界の出るでは、常時、反射効率が外界のに、大力をである回転をして、大力をである。まなわら、四点をでは、回転を回避することに、回転を回避がある。といるでは、回転を回避がある。といるでは、回転を回避を中方に思いている。回転を回避を中方に思いている。回転の確定が明確に思いている。回転の確定がある。

以上、本発明について好適な実施機様を挙げ て説明したが、本発明はこの実施監様に展覧さ

れるものではなく、例えば、特に、温度検出手段、温度検出手段の検出作用下にヒータをオンーナフ動作させることに代えて、常時、当該ヒータを所定温度のオン状態に保ち、これによって前記検出手段を省略することも可能である時、水発明の要当を逸脱しない範囲において種々の改良並びに設計の変更が可能なことは勿論である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るレーザ光学系の第1の 実施態機の分解製視説明図、

第2図は本苑明に係るレーザ光学系における 加温機構のブロック回路圏である。

10…レーザ光学系 12…光学電体

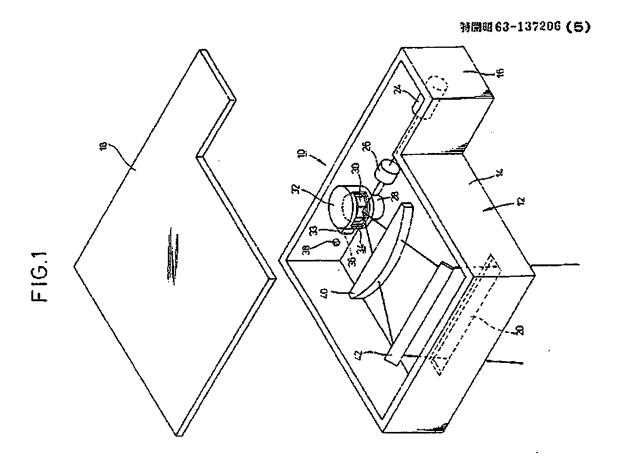
30…回転必面鏡 32…ケーシング

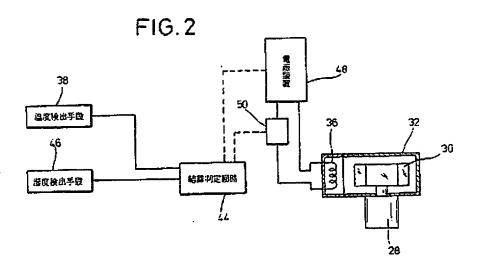
36…ヒータ 38…温度検出手段 44…結び40定検出手段

特許出職人 富士写真フィルム株式会社

出航人代理人 奔望士 千葉 南:







Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-137206

(43)Date of publication of application: 09.06.1988

(51)Int.Cl.

G02B 26/10

H04N 1/04

(21)Application number: 61-284478

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

29.11.1986

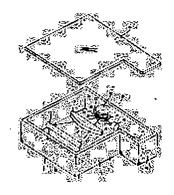
(72)Inventor: ARAI NOBORU

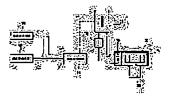
(54) LASER OPTICAL SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To evade dew condensation and to perform fine image recording by constituting an optical deflector in a laser optical system which includes a laser light source, the optical deflector, a lens, etc., and providing a heating mechanism which heats a mirror surface for reflecting a laser beam.

CONSTITUTION: The laser optical system 10 includes a housing 12 nearly in the shape of a rectangular prism where a swelling part is formed, and the semiconductor laser 24, a collimator lens 26, a rotary polygon mirror 30, an θ lens 40, and a mirror 42 are arranged in the housing 12. A heater 36 is fitted to a casing 32 where the polygonal mirror 30 is stored. A dew condensation deciding circuit 44 is fed with the detection signals of a





temperature detecting means 38 and a humidity detecting means 46 and a switching circuit 50 is turned on and off according to the temperature in the housing 12 and humidity outside the housing body 12 to control current supply to the heater 36. Thus, the mirror surfaces constituting the polygon mirror 30 are prevented effectively from entering a dew condensation state and the fine image recording is performed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office